



(10) **DE 10 2011 009 954 A1** 2012.08.02

(12) **Offenlegungsschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2011 009 954.9**

(22) Anmeldetag: **01.02.2011**

(43) Offenlegungstag: **02.08.2012**

(51) Int Cl.: **H01J 37/153 (2006.01)**

(71) Anmelder:
**CEOS Corrected Electron Optical Systems GmbH,
69126, Heidelberg, DE**

(74) Vertreter:
**Rechts- und Patentanwälte Weber & Seidel,
69120, Heidelberg, DE**

(72) Erfinder:
Zach, Joachim, Dr., 76684, Östringen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

US 2004 / 0 004 192 A1

US 2006 / 0 219 935 A1

**K. Tamura et al.: Third-order spherical
aberration correction using multistage self-
aligned. In: Journal of Electron Microscopy, 59,
2010, 3, 197-206.**

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

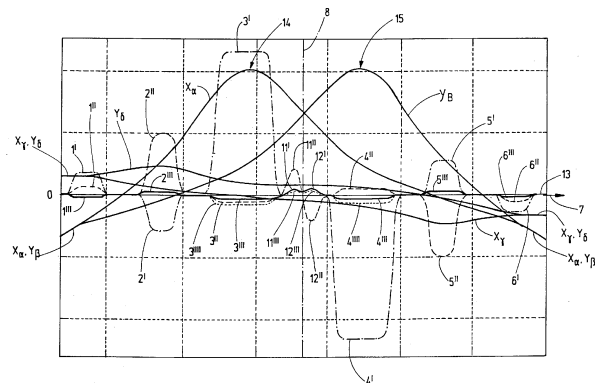
Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Korrektor**

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Korrektor (9) für die Farb- und Öffnungsfehlerkorrektur bei einem Elektronenmikroskop mit im Strahlengang (7) nacheinander symmetrisch zu einer Symmetrieebene (8) angeordneten sechs Multipolen (1, 2, 3, 4, 5, 6), die zur Erzeugung von Quadrupolfeldern (1', 2', 3', 4', 5', 6') und von Oktupolfeldern dienen, wobei die Quadrupolfelder (1', 2', 3', 4', 5', 6') alter sechs Multipole (1, 2, 3, 4, 5, 6) von einem zum nächsten um 90° gedreht sind, wobei eine spiegelsymmetrische Austauschsymmetrie der axialen Fundamentalbahnen (x_α , y_β) entsteht.

Erfindungsgemäß wird für die Korrektur einer azimuthalen Komma folgendes vorgesehen:

Ein Doppelmultipol (10) mit einem Multipolelement (11) vor und einem Multipolelement (12) nach der Symmetrieebene (8), der zwei Oktupolfelder (11', 12') gleicher Orientierung wie die Quadrupolfelder (1', 2', 3', 4', 5', 6') und zwei weitere Oktupolfelder (11'', 12'') erzeugt, die zueinander unterschiedlich gepolt sind und im Verhältnis zu den erst genannten Oktupolfeldern (11', 12') in den Hauptschnitten (x , y) eine um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben. Die sechs Multipole (1, 2, 3, 4, 5, 6) erzeugen ebenso ausgerichtete Oktupolfelder (1'', 2'', 3'', 4'', 5'', 6'') und die Einstellung der Polungen und Feldstärken der Oktupolfelder (1'', 2'', 3'', 4'', 5'', 6'', 11'', 12'') dienen der oben genannten Korrektur.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Korrektor für die Farb- und Öffnungsfehlerkorrektur bei einem Elektronenmikroskop mit im Strahlengang nacheinander symmetrisch zu einer Symmetrieebene derart angeordneten sechs Multipolen, daß die ersten drei vor und die zweiten drei nach der Symmetrieebene liegen, von denen alle zur Erzeugung von Quadrupolfeldern und von Oktupolfeldern dienen, wobei die Quadrupolfelder aller sechs Multipole von einem zum nächsten um 90° gedreht und punktsymmetrisch zum Schnittpunkt der optischen Achse mit der Symmetrieebene sind, wobei eine Austauschsymmetrie der axialen Fundamentalbahnen mit der Symmetrieebene als Spiegelebene für den Austausch entsteht und wobei sowohl die axialen als auch die außeraxialen Fundamentalbahnen am Ende des Korrektors wieder zusammengeführt werden, wobei durch das Zusammenwirken der als magnetische und elektrische Felder ausgebildeten Quadrupolfelder des dritten und vierten Multipols eine Farbfehlerkorrektur sowie mittels Einstellung von Oktupolfeldern, die in den Hauptschnitten dieselbe Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben wie die Quadrupolfelder, eine Korrektur von Öffnungsfehlern und außeraxialen Fehlern, die durch das Korrektiv selbst erzeugt werden, möglich ist.

[0002] Der Zweck eines derartigen Korrektors besteht darin, daß die Farb- und Öffnungsfehler der optischen Bauteile des Mikroskops kompensierbar sind. Durch die Kompensation mittels solcher Korrektoren werden aber nicht nur Fehler von Strahlquelle und Linsen des Elektronenmikroskops kompensiert, sondern auch Fehler, die der Korrektor selbst verursacht.

[0003] Die Grundlage für die Funktion aller Korrektoren in der Teilchenoptik bildet die Erkenntnis von O. Scherzer (O. Scherzer: „Sphärische und chromatische Korrektur von Elektronen-Linsen“ OPTIK, DE, JENA, 1947, Seiten 114–132, XP002090897, ISSN: 0863-0259), daß auch bei Teilchenstrahlen die Korrektur von Farb- und Öffnungsfehlern möglich ist, wenn man mittels Quadrupolen nicht-rotationssymmetrische Felder erzeugt, um einen unrunder Strahl zu formen, an diesem die Fehlerkorrektur vornimmt und durch entgegengesetzt wirkende Felder den Strahl wieder rund macht. Die unrunder Strahlbereiche können astigmatische Zwischenbilder oder ein elliptischer Strahlbereich sein. Diese dienen dann der Fehlerkorrektur, wobei dazu mittels Multipolen Mehrpolfelder, wie Hexapolfelder, Oktupolfelder oder Zwölfpolfelder erzeugt werden. Diese Felder dienen dann ausschließlich der Vornahme von Korrekturen, sie haben keinen Einfluß auf die Fundamentalbahnverläufe. Lediglich die Farbfehlerkorrektur erfolgt mit Quadrupolfeldern, wobei sowohl in der x- als auch in der y-Richtung jeweils ein elektrischer und ein magnetischer Quadrupol zusammenwirken. O. Scherzer stellt die Bedingungen auf, unter

denen solche Fehlerkorrekturen erreichbar sind (a. a. O.). Diese als Scherzer-Theorem bezeichneten Bedingungen sind Grundlage jeder Farb- und Öffnungsfehlerkorrektur in der Teilchenoptik.

[0004] Aus der DE 10 2007 049 816 B3 ist ein aus fünf Multipolelementen bestehender Korrektor bekannt, der jedoch in nicht unbedeutendem Maß Fehler höherer Ordnung selbst verursacht, was die Fehlerkompensation erschwert.

[0005] Die DE 42 04 512 A1 hat einen Korrektor der eingangs genannten Art vorgeschlagen, der zwar weniger Fehler höherer Ordnung verursacht, jedoch eine azimutale Koma nicht beseitigt, was für die Verwendung eines Korrektors in einem Transmissions-elektronenmikroskop erforderlich ist. Außerdem ist dieser Korrektor bezüglich Feldschwankungen der Quadrupolfelder äußerst empfindlich. Diese auch als „Rauschen“ bezeichneten Feldschwankungen rühren von Schwankungen der Strom- bzw. Spannungsversorgung her. Die Empfindlichkeit gegenüber diesen Schwankungen erwiesen sich in der Testphase eines nach dieser Schrift gebauten Korrektors als so groß, daß es nicht mit vernünftigem technischen Aufwand möglich war, diese Empfindlichkeit durch hochstabile Versorgung mit elektrischer Energie in den Griff zu bekommen. Deshalb wurde die Realisierung dieses Korrektors einschließlich der genannten Patentanmeldung aufgegeben.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Korrektor der eingangs genannten Art derart weiterzuentwickeln, daß er für Transmissions-elektronenmikroskope geeignet und gegenüber Schwankungen der elektrischen Energieversorgung unempfindlich ist.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Korrektor im Strahlengang derart anordenbar ist, daß der Elektronenstrahl derart konvergent zur optischen Achse eingestrahlt wird, daß die axialen Fundamentalbahnen ausschließlich in den Bereichen des dritten und vierten Multipols Maxima aufweisen, daß zwischen den beiden mittleren Multipolen ein Doppelmultipol angeordnet ist, der nebeneinanderliegend ein erstes Multipolelement vor und ein zweites Multipolelement nach der Symmetrieebene aufweist, wobei diese Multipolelemente ein erstes und ein zweites Oktupolfeld erzeugen, die in den Hauptschnitten dieselbe Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben wie die Quadrupolfelder, wobei das erste Multipolelement zusätzlich ein drittes Oktupolfeld und das zweite Multipolelement zusätzlich ein viertes Oktupolfeld erzeugen, die zueinander unterschiedlich gepolt und im Verhältnis zum ersten und zweiten Oktupolfeld in den Hauptschnitten eine gegenüber der optischen Achse um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben, daß der dritte und vierte Multipol zum Schnitt-

punkt der optischen Achse und der Symmetrieebene spiegelsymmetrische Oktupolfelder erzeugen, deren Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten dem ersten und zweiten Oktupolfeld des Doppelmultipols entsprechen, jedoch zu diesen um 45° gedreht sind, daß die sechs Multipole Oktupolfelder erzeugen, die entsprechend der dritten und vierten Oktupolfelder des Doppelmultipols gegenüber der optischen Achse eine um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten ausüben und bezüglich Feldstärke und Vorzeichen punktsymmetrisch zum Schnittpunkt von optischer Achse und Symmetrieebene sind, und daß die Einstellung der Polungen und Feldstärken der bezüglich der Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in genannter Weise um 90° gedrehten Oktupolfelder der Korrektur der azimuthalen Koma, bei der die Erzeugung anderer Fehler im wesentlichen vermieden wird, dienen.

[0008] Bei der Erfindung dienen die Oktupolfelder, welche dieselbe Orientierung haben wie die Quadrupolfelder, in derselben Weise wie bei der DE 42 04 512 A1 der Korrektur von Öffnungsfehlern. Dieselbe Orientierung von Oktupolfeldern gegenüber den Quadrupolfeldern bedeutet, daß sie dieselbe Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten ausüben wie die Quadrupolfelder.

[0009] Dagegen dienen die Oktupolfelder, die eine um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten wie die Quadrupolfelder ausüben, der Korrektur der azimuthalen Koma, wobei die Erzeugung anderer Fehler im wesentlichen vermieden wird. Dies bedeutet, daß gewisse Fehlererzeugungen durch die Korrektur der Koma, die sich nie völlig vermeiden lassen, die Bildqualität wesentlich weniger beeinträchtigen wie die beseitigte Koma. Dies ermöglicht es dann mit den Weiterbildungen der Erfindung solche Fehler wiederum zu beseitigen und danach auch eine durch diese Maßnahmen wieder auftretende Koma mittels der gedrehten Oktupolfelder in oben genannter Art zu beseitigen. Diese Schritte, mehrmals in einem iterativen Verfahren durchgeführt, führen dann zu einer derartigen Fehlerverringern, daß man bezüglich der Bildqualität schließlich von Fehlerfreiheit sprechen kann. Die Erzielung der um 90° veränderten Krafrichtung bedeutet bezüglich dieser Oktupolfelder, daß sie gegenüber den Quadrupolfeldern (und gegenüber den Oktupolfeldern gleicher Orientierung wie diese Quadrupolfelder) um $22,5^\circ$ gedreht sind. Die Veränderung der Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen um 90° ergibt sich dann aus $4 \times 22,5^\circ$, also 90° .

[0010] Um die Korrektur der azimuthalen Koma zu erreichen, werden zielorientiert – also an Verringerung und schließlich dem Verschwinden der azimuthalen Koma orientiert – die Polungen und Feldstärken die-

ser Otopolfelder variiert. Die Bedingungen für dieses Ziel können durch Versuchsreihen, aber auch durch Rechensimulationen ermittelt werden. Dabei sind die jeweiligen Polungen und Feldstärken von den jeweiligen Elektronenmikroskopen abhängig. Sie müssen für einzelne Bautypen ermittelt bzw. berechnet werden und auch für die einzelnen Geräte ist dann noch eine jeweilige Feinjustierung erforderlich.

[0011] Der erfindungsgemäße Korrektor ist außerdem gegenüber Schwankungen der elektrischen Energieversorgung wesentlich unempfindlicher, wodurch entweder der Aufwand für eine hochstabile Energieversorgung wesentlich verringert wird und/oder die Verschlechterung der Bildqualität durch solche Schwankungen vermieden wird.

[0012] Diese Empfindlichkeit gegen Schwankungen der Energieversorgung und damit der Feldstärken der jeweiligen Felder resultiert aus der Bahnhöhe der Fundamentalbahnen in den jeweiligen Quadrupolen, wobei die Empfindlichkeit quadratisch mit der Bahnhöhe zunimmt. Insbesondere spielen dabei die axialen Fundamentalbahnen eine Rolle. Beim erfindungsgemäßen Korrektor fallen die konvergent eintretenden Fundamentalbahnen x_α und y_β nach ihrem Eintritt in den ersten Quadrupol zum zweiten Quadrupol noch etwas ab. Im Gegensatz dazu hat beim Korrektor der DE 42 04 512 A1 die Fundamentalbahn y_β im zweiten Quadrupol ein Maximum, was sich dadurch, daß die Empfindlichkeit quadratisch zur Bahnhöhe zunimmt, besonders stark auswirkt. Entsprechendes gilt natürlich wegen der Punktsymmetrie (auch Antisymmetrie genannt) der Quadrupolfelder auch für den fünften und sechsten Quadrupol. Für den Korrekturerfolg bezüglich der Farb- und Öffnungsfehlerkorrektur sowie der Verringerung von Kombinationsfehlern sind jedoch derartige Maxima nur im dritten beziehungsweise vierten Quadrupol erforderlich. Auf diese Weise ist bei dem erfindungsgemäßen Korrektor, der nur diese Maxima aufweist, eine hochstabile Versorgung mit elektrischer Energie nur beim dritten und vierten Multipol notwendig. Es werden also nur dort Quadrupolfelder benötigt, die nahezu frei von Feldstärkeschwankungen sind. Alle anderen Multipole benötigen diese Präzision der Energieversorgung nicht. Dort wirken keine so starken Quadrupolfelder und es gibt keine so hohen Maxima von Fundamentalbahnen. Dadurch wird der Aufwand für die Versorgung mit elektrischer Energie wesentlich verringert, beziehungsweise wird dadurch eine Beeinträchtigung von Bildqualität und Auflösungsvermögen durch solche Schwankungen der elektrischen Versorgungsenergie vermieden.

[0013] Auf diese Weise wird durch die Erfindung sowohl eine Bildbeeinträchtigung durch Schwankungen der Energieversorgung, wie bei dem Korrektor der DE 42 04 512 A1, als auch die Entstehung von Fehlern höherer Ordnung, wie bei dem Korrektor der

DE 10 2007 049 816 B3, vermieden und außerdem werden Kombinationsfehler 5. Ordnung und die azimutalen Koma beseitigt. Durch letzteres kann der Korrektor bei Transmissionselektronenmikroskopen eingesetzt werden.

[0014] Alle Felder des ersten, zweiten, fünften und sechsten Multipols, sowie die Oktupolfelder des dritten und vierten Multipolelements können dabei magnetische oder elektrische Felder oder eine Kombination von beidem sein. Dasselbe gilt für die Oktupolfelder des Doppelmultipols und für alle Zwölfpolfelder. Lediglich die Quadrupolfelder des dritten und vierten Multipols müssen zusammenwirkende elektrische und magnetische Felder sein.

[0015] Der erfindungsgemäße Korrektor geht zunächst von den vorbekannten Funktionen aus, daß nach der Lehre von O. Scherzer (a. a. O.) das Quadrupolfeld des ersten Multipols dem Strahl bezüglich der axialen und außeraxialen Fundamentalbahnen eine Abweichung von der Rotationssymmetrie aufprägt, so daß in zwei aufeinander senkrechten Hauptschnitten, dem x- und dem y-Schnitt, die Strahlen unterschiedlich divergierend verlaufen. Das nachfolgende, um 90° gedrehte Quadrupolfeld des zweiten Multipols bewirkt, daß die axialen Fundamentalbahnen noch stärker divergierend verlaufen und bewirkt gleichzeitig, daß die außeraxialen Fundamentalbahnen wieder aufeinander zu laufen. Im dritten Multipol, der im Verhältnis zu den beiden ersteren ein stärkeres Quadrupolfeld erzeugt, tritt ein Maximum von einer der axialen Fundamentalbahnen auf und im vierten Multipol ein Maximum der anderen axialen Fundamentalbahn. Diese Konstellation ermöglicht in Zusammenarbeit mit jeweils einem Oktupolfeld, das die gleiche Orientierung wie die Quadrupolfelder aufweist, eine wesentliche Verringerung der Kombinationsfehler 5. Ordnung.

[0016] Nach der Symmetrieebene zwischen dem dritten und vierten Multipol kommt es bezüglich der axialen Fundamentalbahnen x_α und y_β zu einer Austauschsymmetrie. Austauschsymmetrie in diesem Sinn heißt, daß ein Austausch der Strahlverläufe des x-Schnitts und des y-Schnitts stattfindet. Diese Austauschsymmetrie ist eine Spiegelsymmetrie. Das heißt, nach der Symmetrieebene verläuft die Fundamentalbahn y_β spiegelsymmetrisch zur Fundamentalbahn x_α vor der Symmetrieebene und umgekehrt.

[0017] Bezüglich der außeraxialen Fundamentalbahnen x_γ und y_δ kommt es näherungsweise zu einer Austauschsymmetrie jedoch als Punktsymmetrie oder Antisymmetrie.

[0018] Damit tritt die oben beschriebene Konstellation auch im vierten Quadrupolfeld ein, nämlich, daß dort ein Maximum der anderen axialen Fundamentalbahn liegt. Dabei weist das Quadrupolfeld ein umge-

kehrtes Vorzeichen auf, ist also um 90° gedreht. Entsprechend liegt dann dort das Maximum der anderen axialen Fundamentalbahn, jedoch in einer um 90° gedrehten und damit bezüglich einer üblichen zeichnerischen Darstellung beider Schnitte x und y (siehe Fig. 2) in umgekehrter Ausrichtung zur optischen Achse. Dort wird dann die o. g. Korrektur in einem Bereich des Strahls bewirkt, der senkrecht zum vorgenannten Bereich liegt. Dies entspricht dem Prinzip von Scherzer, der Korrektur von Teilchenstrahlen durch die Deformierung des Strahls derart, daß dieser nacheinander im Bereich zweier senkrecht aufeinanderstehender Ebenen verläuft.

[0019] Durch die antisymmetrische bzw. punktsymmetrische Ausbildung der Quadrupolfelder, bei denen das erste und das sechste, das zweite und das fünfte und das dritte und das vierte jeweils betragsgleich, aber entgegengesetzt gerichtet sind, verläßt der Strahl, der als runder Strahl in den Korrektor eintritt, diesen wieder als runder Strahl.

[0020] Mittels der vorgenannten Deformationen des Strahls erfolgt auch die Farbfehlerkorrektur, wobei diese bezüglich eines Schnittes, beispielsweise des x-Schnittes, mit dem dritten Multipol und des anderen Schnittes, beispielsweise des y-Schnittes, mit dem vierten Multipol erfolgt. Die Funktion der Farbfehlerkorrektur entspricht dem bekannten Wienfilter und beruht darauf, daß die Quadrupolfelder aus sich überlagernden elektrischen und magnetischen Quadrupolfeldern bestehen. Die Feldstärken sind dabei so ausgelegt, daß Elektronen einer bestimmten Geschwindigkeit – also einer bestimmten Energie und in Relation zur Lichtoptik einer bestimmten Farbe – die Felder auf ihrem vorbestimmten Weg passieren. Die Elektronen abweichender Energien verlassen den vorbestimmten Weg. Dadurch kann man den Farbfehler der Rundlinsen des Mikroskops, insbesondere der Objektivlinse, kompensieren. Nur für diese Farbfehlerkorrektur ist daher die Kombination aus elektrischen und magnetischen Quadrupolfeldern erforderlich. Eine nähere Beschreibung dieser Farbfehlerkorrektur findet sich in H. Rose „Geometrical Charged-Particle Optics“ unter „9.1.1 First-Order Wien Filter“, Seiten 274 bis 277.

[0021] Bezüglich der Öffnungsfehler erfolgt die Korrektur ebenfalls im dritten und vierten Multipol sowie im Doppelmultipol jeweils mittels deren Oktupolfelder, die sich in gleicher Orientierung, also mit gleicher Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten, befinden wie die Quadrupolfelder. Die Öffnungsfehler kommen von den rotationssymmetrischen Linsen des Elektronenmikroskops, da diese in größerer Entfernung von der optischen Achse verlaufende Strahlen stärker beeinflussen. Dies führt dazu, daß die Strahlen im Bereich von Zwischenbildern keinen gemeinsamen Schnittpunkt mit der optischen Achse bilden. Durch die unrunde Strahlverformung lassen

sich die Strahlen mittels der Oktupolfelder derart beeinflussen, daß sich die Strahlen bei Zwischenbildern wieder alle in der Bildebene schneiden. Wird die Korrektur für die Strahlen eines jeden Schnittes nacheinander durchgeführt und diese Strahlen dann wieder zu einem runden Strahl zusammengeführt, ist die Öffnungsfehlerkorrektur erfolgt. Dabei ist es jedoch nicht nur möglich, Öffnungsfehler vorgeordneter Rundlinsen zu korrigieren, es können auch Fehler nachgeordneter Rundlinsen vorkompensiert werden. Dann wird dem Strahlengang ein derartiger Öffnungsfehler aufgeprägt, daß er sich mit den Öffnungsfehlern der nachgeordneten Rundlinsen, beispielsweise des Objektivs, wieder aufhebt.

[0022] Mit der Vornahme dieser vorbekannten Korrekturen tritt jedoch das Problem auf, daß der Korrektor seinerseits wiederum Fehler verursacht. Dabei handelt es sich vor allem um unrunde Fehler, insbesondere um einen vierzähligen Astigmatismus dritter Ordnung und einen Sternfehler fünfter Ordnung. Die unrunder Fehler bilden axiale Bildfehlerfiguren wie Astigmatismus, Sternfehler, Rosettenfehler und Koma, die in verschiedenen Ordnungen auftreten. Was weiterhin als runder Fehler verbleibt, ist ein Öffnungsfehler fünfter Ordnung, der, wie oben beschrieben, im Bereich der beiden Maxima der axialen Fundamentalbahnen im dritten und vierten Multipol weitgehend beseitigt werden kann.

[0023] Durch die oben schon beschriebene Einstellung des konvergent zur optischen Achse verlaufenden Strahlengangs können die Maxima der axialen Fundamentalbahnen in den Bereichen des dritten und vierten Multipols erzeugt werden, um Kombinationsfehler 5. Ordnung zu verringern. Da dies jedoch nur eine grobe Einstellung des Strahlengangs ist, kann zusätzlich eine Feinjustierung vorgenommen werden, mit der sich weitere Fehler beseitigen lassen.

[0024] Mittels einer derartigen Feinjustierung kann man erreichen, daß keine unrunder, komaartigen Fehler 3. Ordnung mehr erzeugt werden. Statt dessen kann man eine solche Feinjustierung auch dahingehend vornehmen, daß Rosettenfehler 5. Ordnung beseitigt sind. Eine weitere Alternative besteht darin, daß mittels dieser Feinjustierung runde Abbildungsfehler 5. Ordnung für die gewünschte Abbildung optimiert sind.

[0025] Das „Optimiert“ ist auf der Grundlage zu verstehen, daß es nicht immer wünschenswert ist, die runden Abbildungsfehler 5. Ordnung völlig zu beseitigen, da ein runder Abbildungsfehler 5. Ordnung dazu dienen kann, einen besseren Phasenkontrast zu erzeugen. In einem solchen Fall ist unter „optimieren“ zu verstehen, daß ein Abbildungsfehler 5. Ordnung nicht beseitigt, sondern in einer derartigen Größe ein-

gestellt wird, daß der gewünschte Phasenkontrast erzielt wird.

[0026] Da durch die Feineinstellung nicht alle der vorgenannten Korrekturen bzw. die genannte Optimierung gleichzeitig erzielbar sind, hängt es von den konkreten Umständen einer gewünschten Abbildung ab, welcher Fehler mehr stört und daher beseitigt werden muß, oder ob der Erzeugung eines besseren Phasenkontrastes unter den jeweiligen konkreten Umständen der Vorzug zu geben ist.

[0027] Ein weiterer Vorschlag besteht darin, daß auch der erste, zweite, fünfte und sechste Multipol Oktupolfelder mit einer derartigen Orientierung zur optischen Achse erzeugen, daß diese dem ersten und zweiten Oktupolfeld des Doppelmultipols entsprechen und damit auch die gleiche Orientierung bzw. die gleiche Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten haben, wie dies bei den Quadrupolfeldern der Fall ist. Mit der Einstellung dieser Oktupolfelder können dann unrunde, komaartige Fehler 3. Ordnung beseitigt werden.

[0028] Um darüber hinaus auch alle Fehler bis zur 5. Ordnung bis auf kleine Restfehler zu kompensieren, wird vorgeschlagen, daß sowohl der Doppelmultipol als auch das dritte sowie das vierte Multipolelement Zwölfpolfelder erzeugen, um durch die entsprechende Einstellung derselben diese Korrekturen vorzunehmen.

[0029] Die nachfolgenden Weiterbildungen der Erfindung sehen vor, auch die noch vorhandenen Restfehler so weit wie möglich zu beseitigen. Diese kleinen Restfehler werden durch die sich außerhalb des Korrektors befindlichen Rundlinsen verursacht. Dabei handelt es sich insbesondere um einen zwar verminderten, aber doch noch störenden Öffnungsfehler 5. Ordnung. Als weitere Restfehler treten aber auch noch ein Rosettenfehler 5. Ordnung und eine radiale Koma 3. Ordnung auf.

[0030] Dazu wird vorgeschlagen, dem Korrektor objektivseitig zwei als Rundlinsen ausgebildete Transferlinsen zuzuordnen. Deren Felder können derart eingestellt werden, daß runde Fehler höherer Ordnung oder eine radiale Koma 3. Ordnung verschwindet. Auch hier wird alternativ die Korrektoreinstellung gewählt, die für die jeweilige konkrete Abbildung den größten Gewinn an Bildqualität bringt.

[0031] Solche Transferlinsen mit ihren jeweiligen konkreten Einstellungen führen jedoch wiederum zu Fehlern. Insbesondere wird die Korrektur des Öffnungsfehlers dritter Ordnung sowie die Farbfehlerkorrektur teilweise wieder rückgängig gemacht. Deshalb ist ein Nachjustieren des dritten und vierten Multipols und des Doppelmultipols zweckmäßig. Dabei sind sowohl die der Farbfehlerkorrektur dienenden

elektrischen und magnetischen Quadrupolfelder als auch die Oktupolfelder gleicher Orientierung des dritten und vierten Multipols sowie die Oktupolfelder gleicher Orientierung des Doppelmultipols nachzujustieren. Mittels der Oktupolfelder werden wiederauftretende Öffnungsfehler dritter Ordnung wieder beseitigt.

[0032] Eine wiederauftretende Koma wird durch eine Nachjustierung der Oktupolfelder bewirkt, die bezüglich der Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten gegenüber den Quadrupolfeldern um 90° gedreht sind.

[0033] Da die Einfügung der Transferlinsen sowie jede Verstellung, wie die vorgenannte Nachjustierung, den Strahlengang wieder verändert, ist es zweckmäßig, wiederauftretende Fehler höherer Ordnung durch eine Nachjustierung der Zwölfpolfelder der dritten und vierten Multipole und des Zwölfpolfeldes des Doppelmultipols zu beseitigen.

[0034] Da durch die Nachjustierung des dritten und vierten Multipols sowie des Doppelmultipoles wieder runde Fehler höherer Ordnung entstehen, sind die Transferlinsen wieder nachzujustieren. Danach folgt eine Nachjustierung der Quadrupolfelder des dritten und vierten Multipols zur Farbfehlerkorrektur, eine Nachjustierung der Oktupolfelder des dritten und vierten Multipols sowie des Doppelmultipols gleicher Orientierung wie die Quadrupolfelder zur Korrektur von Öffnungsfehlern dritter Ordnung, eine Nachjustierung der Oktupolfelder, die bezüglich der Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen gegenüber den Quadrupolfeldern um 90° gedreht sind, um eine Korrektur einer wieder aufgetretenen azimuthalen Koma durchzuführen und schließlich eine Nachjustierung der Zwölfpolfelder zur Beseitigung wiederaufgetretener Fehler 5. Ordnung.

[0035] Da jede Verstellung der vorgenannten Elemente in angegebener Weise wieder Fehler zum Entstehen bringt, muß in iterativer Weise eine Wiederholung der vorgenannten Einzelschritte erfolgen, bis alle Fehler auf ein für die gewünschte Bildgebung tolerierbares Maß reduziert sind.

[0036] Ein Korrektor der erfindungsgemäßen Art läßt sich zwar prinzipiell in jedes Elektronenmikroskop einfügen. Besonders geeignet ist er jedoch für Transmissionselektronenmikroskope, da dieser Korrektor dafür sorgt, daß relativ große Bildbereiche fehlerfrei bzw. fehlerarm erzeugt werden können. Der erfindungsgemäße Korrektor weist dabei die baulichen Voraussetzungen, wie den räumlichen Aufbau, die Wicklungen und Materialeigenschaften sowie die erforderlichen Einstellbereiche für Strom und/oder Spannung zur Erzeugung und Regulierung der Feldstärken der jeweiligen magnetischen und/oder elektrischen Felder auf, um die beschriebenen Einstellun-

gen und Justierungen beziehungsweise Nachjustierungen vornehmen zu können.

[0037] Die Charakterisierung von Feldern des Korrektors dahingehend, daß Einstellungen und Justierungen beziehungsweise Nachjustierungen möglich sind, bedeutet daher folgendes: Die baulichen Ausgestaltungen von Elektroden und/oder Elektromagneten und deren Beaufschlagungsmöglichkeit mit Strom beziehungsweise Spannung muß derart sein, daß nach dem Einbau des Korrektors in ein Elektronenmikroskop die angegebenen Korrekturmaßnahmen möglich sind. Durchgeführt werden diese Einstellungen, Justierungen und Nachjustierungen nach dem Einbau und der Inbetriebnahme des jeweiligen Elektronenmikroskops, da die konkreten Einstellungen sowohl von der Bauart des Elektronenmikroskops als auch von den individuellen Linsenfehlern abhängt, welche auch bei Elektronenmikroskopen der gleichen Baureihen individuell auftreten, beispielsweise durch Maßungenauigkeiten und Materialinhomogenitäten. Auch muß beim Betrieb eines Elektronenmikroskops von Zeit zu Zeit eine Nachjustierung erfolgen, da schon geringste Verschmutzungen die optischen Eigenschaften verändern und eine solche erforderlich machen können. Realisiert ist die Erfindung in einem Korrektor, der diese Korrekturmöglichkeiten des Elektronenstrahls ermöglicht. Die Konkretisierung der baulichen Ausgestaltung des Korrektors sowie die konkret zur Verfügung gestellten Strom und/oder Spannungsbereiche, die für die Einstellungen und Korrekturen erforderlich sind, richten sich nach der Bauart des jeweiligen Elektronenmikroskops, insbesondere nach den jeweiligen Strahlspannungen der möglichen Arbeitsbereiche und der konkreten Ausgestaltung der Linsensysteme.

[0038] Da die angegebenen Eigenschaften des erfindungsgemäßen Korrektors ihre Wirkung nach dem Einbau in ein Elektronenmikroskop entfalten, betrifft die Erfindung auch ein mit dem Korrektor ausgestattetes Transmissionselektronenmikroskop, bei dem die Vorzüge des Korrektors durch die Fehlerreduzierung in relativ großen Bildbereichen besonders zur Geltung kommen.

[0039] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von schematischen Darstellungen und Ausführungsbeispielen der Zeichnung erläutert. Es zeigen

[0040] [Fig. 1](#) eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen Korrektors,

[0041] [Fig. 2](#) entsprechend zu [Fig. 1](#) den Strahlenverlauf in den Ebenen x und y sowie die Anordnung der Felder,

[0042] [Fig. 3](#) eine schematische Teilansicht eines Transmissionselektronenmikroskops mit einem Korrektor,

[0043] [Fig. 4](#) eine schematische Darstellung eines Zwölfpolelements, das ein Oktupolfeld erzeugt,

[0044] [Fig. 5](#) eine schematische Darstellung eines Zwölfpolelements mit einer Darstellung der Erzeugung verschiedener Felder und

[0045] [Fig. 6a](#), [Fig. 6b](#), [Fig. 6c](#) Potentialverteilungen verschiedener Felder.

[0046] [Fig. 1](#) zeigt eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen Korrektors **9**. In Richtung des Strahlengangs **7** sind entlang der optischen Achse **13** ein erster **1**, ein zweiter **2** und ein dritter Multipol **3** angeordnet. Nach einer Symmetrieebene **8** folgen dann drei weitere Multipole **4**, **5**, **6**, wobei diese zu den Multipolen **1**, **2** und **3** bezüglich der Anordnung symmetrisch sind und auch eine baugleiche symmetrische Zuordnung in Bezug auf die Symmetrieebene **8** aufweisen müssen. Dabei entspricht der Multipol **1** dem Multipol **6**, der Multipol **2** dem Multipol **5** und der Multipol **3** dem Multipol **4**.

[0047] In der Symmetrieebene **8** ist ein Doppelmultipol **10** angeordnet, der nebeneinanderliegend ein erstes Multipolelement **11** vor und ein zweites Multipolelement **12** nach der Symmetrieebene **8** aufweist.

[0048] [Fig. 2](#) zeigt den Strahlverlauf des Korrektors **9**, der sowohl die für den Grundgedanken der Erfindung erforderlichen Felder, als auch die Felder für die Weiterbildungen der Erfindung aufweist.

[0049] Dargestellt sind zwei senkrecht aufeinanderstehende Ebenen, also der x-Schnitt und der y-Schnitt mit den Strahlengängen der axialen Fundamentalbahnen x_α und y_β sowie der außeraxialen Fundamentalbahnen x_γ und y_δ . Dabei verlaufen die Fundamentalbahnen x_α und x_γ in der x-Ebene und die Fundamentalbahnen y_β und y_δ in der y-Ebene, welche senkrecht entlang der optischen Achse **13** auf der x-Ebene steht. Des weiteren zeigt [Fig. 2](#) die Felder, welche durch die Multipole **1**, **2**, **3**, **4**, **5** und **6** sowie den Doppelmultipol **10** erzeugt werden. Der Strahlengang geht in Richtung des Pfeils **7** und die optische Achse **13** verläuft durch die „0“ der senkrechten Skala.

[0050] Dabei sind der erste **1**, der zweite **2**, der fünfte **5** und der sechste Multipol **6** zur Erzeugung von Quadrupolfeldern **1'**, **2'**, **5'** und **6'** ausgebildet, wobei es sich um elektrische oder magnetische Quadrupolfelder **1'**, **2'**, **5'**, **6'** oder eine Kombination von beiden handeln kann. Die Multipole **1**, **2**, **5** und **6** müssen dazu mindestens vier Elektromagnete und/oder vier Elektroden in axialsymmetrischer Anordnung zur optischen Achse **13** aufweisen. Da sie nach den Weiterbildungen auch noch andere Felder erzeugen sollen, werden sie zweckmäßigerweise in üblicher Art

als Zwölfpolelemente **22** (siehe [Fig. 5](#) und [Fig. 6](#)) ausgebildet.

[0051] Der dritte **3** und vierte Multipol **4** sind in der Regel ebenfalls als Zwölfpolelemente **22** (siehe [Fig. 4](#) und [Fig. 5](#)) ausgebildet, wobei sie elektrische und magnetische Quadrupolfelder **3'**, **4'** erzeugen können, indem beispielsweise die Weicheisenkerne der Elektromagneten gleichzeitig als Elektroden dienen. Der dritte **3** und vierte Multipol **4** werden dabei derart mit Strom für die Elektromagneten bzw. mit einem Potential für die Elektroden beaufschlagt, daß diese einander überlagernde magnetische sowie elektrische Quadrupolfelder **3'**, **4'** erzeugen, die derart zusammenwirken, daß die eingangs beschriebene Farbfehlerkorrektur erfolgen kann.

[0052] Alle sechs Multipole **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6** erzeugen Oktupolfelder **1''**, **2''**, **3''**, **4''**, **5''**, **6''**, die gegenüber den vorgenannten Quadrupolfeldern **1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'**, **6'** in den Hauptschnitten x, y eine um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen aufweisen (siehe dazu [Fig. 6a](#) und [Fig. 6c](#)).

[0053] Weiterhin erzeugen alle sechs Multipole **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6** weitere Oktupolfelder **1'''**, **2'''**, **3'''**, **4'''**, **5'''**, **6'''**, die gegenüber den Quadrupolfeldern **1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'**, **6'** in den Hauptschnitten x, y die gleiche Richtung einer Kraftwirkung auf die Elektronen aufweisen (siehe [Fig. 6a](#) und [Fig. 6b](#)).

[0054] Der zwischen den Multipolen **3** und **4** befindliche Doppelmultipol **10** erzeugt mit den nebeneinanderliegenden Multipolelementen **11** und **12**, zwischen denen die Symmetrieebene **8** liegt, ein erstes und ein zweites Oktupolfeld **11'** und **12'**, welche dieselbe Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben wie die Quadrupolfelder **1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'**, **6'**. Weiterhin erzeugt das erste Multipolelement **11** ein drittes Oktupolfeld **11''** und das zweite Multipolelement **12** ein viertes Oktupolfeld **12''**, die eine um 90° gegenüber der optischen Achse **13** gedrehte Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben wie die Quadrupolfelder **1'**, **2'**, **3'**, **4'** und **5'**. Dabei sind das dritte und vierte Oktupolfeld **11''** und **12''** zueinander um 45° gedreht und damit in der Zeichnung punktsymmetrisch zum Schnittpunkt der optischen Achse **13** mit der Symmetrieebene **8**.

[0055] Schließlich erzeugen der dritte und der vierte Multipol **3** und **4** sowie die beiden Multipolelemente **11** und **12** des Doppelmultipols **10** noch die Zwölfpolefelder **3''''**, **4''''**, **11''''** und **12''''**, wobei die letztgenannten **11''''** und **12''''** spiegelsymmetrisch zur Symmetrieebene **8** liegen.

[0056] Wesentlich für den durch die Quadrupolfelder **1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'** und **6'** erzeugten Strahlengang der axialen x_α , y_β und außeraxialen Fundamentalbahnen x_γ , y_δ ist zunächst eine derartige konvergente Ein-

strahlung zur optischen Achse **13**, daß die axialen Fundamentalbahnen x_α und y_β ausschließlich in den Bereichen des dritten und vierten Multipols **3**, **4** Maxima **14** und **15** aufweisen. Dabei bewirkt das erste Quadrupolfeld **1'** eine Deformierung des runden Strahls mit einem Auseinanderlaufen der axialen x_α , x_β und außeraxialen Fundamentalbahnen x_γ , y_δ . Das zweite Quadrupolfeld **2'** bewirkt einen stärkeren Anstieg der axialen Fundamentalbahnen x_α und ein Abfallen der außeraxialen Fundamentalbahnen y_δ . Im dritten Quadrupolfeld **3'** kommt es zu einem Maximum **14** der axialen Fundamentalbahn x_α , die danach wieder abfällt und einem stärkeren Anstieg der axialen Fundamentalbahn y_β , so daß diese im vierten Quadrupolfeld **4'** ein Maximum **15** aufweist.

[0057] Nach der Symmetrieebene **8** verlaufen die axialen Fundamentalbahnen x_α und y_β in spiegelsymmetrischer Weise in der Art einer Austauschsymmetrie zwischen den Fundamentalbahnen x_α und y_β , wobei sie sich in der Symmetrieebene **8** kreuzen. Die außeraxialen Fundamentalbahnen x_γ , y_δ bilden annähernd einen Austausch in punktsymmetrischer Weise, um den Kreuzungspunkt von optischer Achse **13** und Symmetrieebene **8**. Am Ende des Korrektors laufen die axialen Fundamentalbahnen x_α und y_β sowie die außeraxialen Fundamentalbahnen x_γ und y_δ wieder zusammen und bilden wieder einen runden Strahl.

[0058] Zunächst wird durch den Korrektor **9** die oben schon erwähnte und bekannte Farbfehlerkorrektur erzielt, indem die Quadrupolfelder **3'** und **4'** als zusammenwirkende magnetische und elektrische Quadrupolfelder **3'**, **4'** ausgebildet sind.

[0059] Weiterhin findet eine Korrektur von Öffnungsfehlern und außeraxialen Fehlern, die durch den Korrektor **9** selbst verursacht werden, dadurch statt, daß Oktupolfelder **3'''**, **4'''** des dritten und vierten Multipols **3**, **4**, die die gleiche Orientierung wie die Quadrupolfelder **1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'**, **6'** aufweisen und gemeinsam mit einem zentralen Oktupolfeld diese Korrektur vornehmen. Der Unterschied zum eingangs erwähnten Korrektor der DE 42 04 512 A1 besteht diesbezüglich lediglich darin, daß sich das zentrale Oktupolfeld beim erfindungsgemäßen Korrektor **9** aus den ersten beiden aneinandergrenzenden Oktupolfeldern **11'** und **12'** des Doppelmultipols **10** zusammensetzt.

[0060] Die erfindungsgemäße Funktion der Korrektur der azimentalen Koma, bei der im wesentlichen eine Erzeugung anderer Fehler vermieden wird, wird durch Oktupolfelder **1''**, **2''**, **3''**, **4''**, **5''**, **6''**, **11''**, **12''** erzielt, die gegenüber den Quadrupolfeldern **1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'**, **6'** in den Hauptschnitten x , y in der Richtung ihrer Kraftwirkung auf die Elektronen eine Drehung dieser Kraftwirkung um 90° aufweisen. Dabei handelt es sich um die Oktupolfelder **1''**, **2''**, **3''**, **4''**, **5''**, und **6''** der Multipole **1**, **2**, **3**, **4**, **5** und **6** sowie um das drit-

te und vierte Oktupolfeld **11''** und **12''** der Multipolelemente **11** und **12** des Doppelmultipols **10**.

[0061] Bezüglich der Weiterbildungen der Erfindung, die mittels Feinjustierungen der konvergenten Einstrahlung des Elektronenstrahls x_α , y_β , x_γ und y_δ zur optischen Achse **13** weitere Korrekturen ermöglichen, wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

[0062] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß auch der erste, zweite, fünfte und sechste Multipol **1**, **2**, **5**, **6** Oktupolfelder **1'''**, **2'''**, **5'''**, **6'''** mit einer derartigen Orientierung zur optischen Achse **13** erzeugen, daß diese bezüglich der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten x , y den Quadrupolfeldern **1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'**, **6'** und damit auch dem ersten und zweiten Oktupolfeld **11'**, **12'** des Doppelmultipols **10** entsprechen. (Die oben genannten Oktupolfelder **1'''**, **2'''**, **3'''**, **4'''**, **5'''**, **6'''** sind gegenüber diesen somit um $22,5^\circ$ gedreht – siehe [Fig. 6b](#) und [Fig. 6c](#) –, was der veränderten Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten x , y mit einer Drehung um 90° zur optischen Achse **13** entspricht.) Alle diese Oktupolfelder **1'''**, **2'''**, **3'''**, **4'''**, **5'''**, **6'''** sowie das erste und zweite Oktupolfeld **11'** und **12'** des Doppelmultipols **10** dienen dazu, zusätzlich unrunde komaartige Fehler 3. Ordnung zu beseitigen.

[0063] Eine weitere zweckmäßige Weiterbildung bringt Zwölfpolfelder **3'''**, **4'''**, **11'''**, **12'''** des dritten und vierten Multipols **3**, **4** und des Doppelmultipols **10** zum Einsatz, um alle axialen Fehler bis zur 5. Ordnung zu korrigieren.

[0064] Bei allen diesen Korrekturen muß angemerkt werden, daß jede Korrektur eines Fehlers wieder andere Fehler, allerdings in abgeschwächter Form, verursacht. Deshalb müssen hier wieder Nachkorrekturen erfolgen. Aus diesem Grund müssen alle Korrekturschritte nacheinander mehrmals erfolgen, um sich mit dem oben bereits erwähnten iterativen Verfahren einem Fehlerminimum von akzeptierbarer Größe anzunähern, wie dies bereits oben beschrieben wurde.

[0065] Die senkrecht zu einander verlaufenden Schnitte x und y mit den Fundamentalbahnen x_α und x_γ im x -Schnitt und der Fundamentalbahnen y_β und y_δ im y -Schnitt dienen natürlich nur der Darstellung der Strahlverformung, welche man sich räumlich vorstellen muß. Bei den unrundern Feldern, verhält es sich wie bei den Zylinderlinsen in der Lichtoptik, in der es ebenfalls möglich ist, durch die Anordnung entgegenwirkender Zylinderlinsen die herbeigeführte Verzeichnung eines Strahlengangs wieder zu eliminieren. Die Verzeichnung dient hier dazu, Farbfehler und Öffnungsfehler sowie weitere Fehler eines Elektronenstrahls nach dem Scherzer-Theorem zu korrigieren.

[0066] [Fig. 3](#) zeigt eine schematische Teilansicht eines Transmissionselektronenmikroskops. Im Strahlengang **7** folgen nach der Strahlenquelle **18** entlang der optische Achse **13** zuerst die Kondensorlinsen **19, 19'**, dann das Objekt **21** und nachfolgend das Objektiv **20**. Daran schließen sich die Transferlinsen **16** und **17** und der Korrektor **9** an. In der bereits beschriebenen Weise kann mit der Einstellung der Transferlinsen **16** und **17** und der iterativen Einstellung von Korrektor **9** und Transferlinsen **16, 17** die Korrekturqualität weiter verbessert werden. Nach dem Korrektor **9** folgt schließlich das Projektiv **27** und danach die Bildebene **28**.

[0067] [Fig. 4](#) zeigt eine schematische Darstellung eines als Zwölfpolelement **22** ausgebildeten Multipolelements, wobei es sich um eines der Multipole **1, 2, 3, 4, 5, 6** oder eines der Multipolelemente **11, 12** des Doppelmultipols **10** handeln kann. Zwölf Pole **22', 22''** sind achssymmetrisch um die optische Achse **13** angeordnet.

[0068] Soll mit dem Zwölfpolelement **22** ein Zwölfpolfeld **3'''**, **4'''**, **11'''**, **12'''** erzeugt werden, so sind die Pole **22', 22''** der Reihe nach immer abwechselnd als Nord- und Südpole zur Erzeugung von magnetischen Feldern oder als negativ und positiv geladene Elektroden zur Erzeugung von elektrischen Feldern ausgebildet.

[0069] Soll eine Kombination eines elektrischen und eines magnetischen Feldes erzeugt werden, so dienen die Weicheisenkerne der Elektromagneten gleichzeitig als Elektroden, die mit einer Spannung beaufschlagt sind.

[0070] Soll ein Quadrupolfeld **1', 2', 3', 4', 5'** oder **6'** erzeugt werden, so sind immer drei Pole **22', 22''**, also Magnete oder Elektroden, mit gleicher Polarität oder Ladung zusammengefaßt und die Dreiergruppen wechseln als Nord- und Südpole oder als negativ beziehungsweise positiv geladene Elektroden ab. Auch dabei können elektrische und magnetische Felder überlagert sein. Eine solche Überlagerung kann, wie oben zur Farbfehlerkorrektur mittels der magnetischen und elektrischen Felder **3'** und **4'** ausgeführt, einem Zusammenwirken in der Art eines Wienfilters dienen. Ein solches Zusammenwirken kann aber auch als Feldverstärkung ausgebildet werden.

[0071] Sollen dagegen, wie dargestellt, Oktupolfelder erzeugt werden, so müssen sich die Pole **22', 22''**, wie durch die „+“ und „-“ Zeichen gekennzeichnet, abwechseln. Es folgen also zwei positiv geladene Pole **22'** und ein negativ geladener Pol **22''** in abwechselnder Reihe, wobei die negative Ladung (wie durch die zwei „-“ Zeichen symbolisiert) entsprechend verstärkt sein muß, um ein möglichst unverzerrtes Oktupolfeld zu erzielen. Bei der Erzeugung eines ma-

gnetischen Oktupols verhält sich dies dann entsprechend. Die genannte abwechselnde Reihe kann auch mit umgekehrten Ladungen ausgeführt werden.

[0072] Überlagerte Felder, wie Quadrupolfeld, Oktupolfeld und Zwölfpolfeld, erzeugt durch ein einziges Zwölfpolelement **22**, erhält man dadurch, daß in den jeweiligen Polen **22', 22''** – also in den Elektromagneten oder Elektroden – die Ströme bzw. Spannungen aufsummiert werden. Auf diese Weise lassen sich alle oben erwähnten Feldüberlagerungen herstellen.

[0073] [Fig. 5](#) zeigt eine Veranschaulichung der Erzeugung verschiedener Felder durch ein Zwölfpolelement **22** in schematischer Darstellung.

[0074] Dabei sind verschiedene Polbelegungen mit Ziffern, die in konzentrischen Kreisen angeordnet sind, eingetragen, wobei die positiven Ladungen elektrischer Pole oder die Südpole magnetischer Pole ohne Vorzeichen sind, die negativen Ladungen elektrischer Pole oder die Nordpole magnetischer Pole mit einem „-“ bezeichnet sind und keine Polbelegungen mit einer „0“.

[0075] Der innerste konzentrische Kreis zeigt die Potentialverteilung **23** bei einem elektrischen Quadrupol und der darauffolgende konzentrische Kreis die Potentialverteilung **24** bei einem magnetischen Quadrupol.

[0076] Beide Polbelegungen **23** und **24** können auch als zusammenwirkender elektrischmagnetischer Quadrupol ausgebildet sein.

[0077] Die Potentialverteilung **25** des nächsten konzentrischen Kreises gibt entweder einen magnetischen Oktupol an oder einen dazu um $22,5^\circ$ gedrehten elektrischen Oktupol. Dies kommt daher, weil bei Elektromagneten die Kräfte senkrecht zum Feld wirken, bei Elektroden aber parallel zum Feld. Aus diesem Grund ist bei Oktupolen eine gegenseitige Drehung um $22,5^\circ$ vorhanden, wenn gleiche Polbelegungen vorgenommen werden.

[0078] In entsprechender Weise gibt die Potentialverteilung **26** des nächsten konzentrischen Kreises entweder die Polbelegung eines elektrischen Oktupols an oder eines zu letzterem um $22,5^\circ$ gedrehten magnetischen Oktupols.

[0079] Werden die Polbelegungen verschiedener Potentialverteilungen **23, 24, 25** oder **26** aufsummiert, werden einander überlagerte Felder erzeugt.

[0080] Die [Fig. 6a](#), [Fig. 6b](#) und [Fig. 6c](#) zeigen schließlich die Potentialverteilungen verschiedener Felder am Beispiel von magnetischen Potentiallinien. Dabei zeigt die [Fig. 6a](#) die Potentiallinien eines Quadrupolfeldes und die [Fig. 6b](#) die Potentiallinien eines

Oktupolfeldes gleicher Orientierung. Gleiche Orientierung heißt, daß das Quadrupolfeld nach [Fig. 6a](#) in den Hauptschnitten die gleiche Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen ausübt wie das Oktupolfeld der [Fig. 6b](#).

[0081] Dagegen ist das Oktupolfeld der [Fig. 6c](#) gegenüber dem Oktupolfeld der [Fig. 6b](#) um 22,5° gedreht. Dies bedeutet, daß die Richtung der Kraftwirkung der Elektronen in den Hauptschnitten x, y des Oktupolfeldes der [Fig. 6c](#) gegenüber dem Oktupolfeld der [Fig. 6b](#) um 90° gedreht ist.

Bezugszeichenliste

1, 2, 3, 4, 5, 6	Multipole	
1', 2', 3', 4', 5', 6'	Quadrupolfelder der Multipole 1, 2, 3, 4, 5 und 6 [strichpunktiierte Linien]	
1", 2", 3", 4", 5", 6"	Oktupolfelder der Multipole 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (mit in den Hauptschnitten x, y gegenüber den Quadrupolfeldern eine um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen) [gestrichelte Linien]	11"
1"', 2"', 3"', 4"', 5"', 6'''	Oktupolfelder der Multipole 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mit in den Hauptschnitten x, y derselben Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen wie die Quadrupolfelder) [durchgezogene Linien]	11"', 12'''
3'''' , 4''''	Zwölfpolefelder der Multipole 3, 4 [punktierte Linien]	13 14 15
7	Strahlengang	16, 17
8	Symmetrieebene	18
9	Korrektor	19, 19'
10	Doppelmultipol	20
11, 12	Multipolelemente des Doppelmultipols 10	21
11'	erstes Oktupolfeld des Doppelmultipols (Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten wie Quadrupolfelder) [durchgezogene Linie]	22 22'
12'	zweites Oktupolfeld des Doppelmultipols (Richtung der Kraftwirkung auf die Elek-	23 24 25 26

tronen in den Hauptschnitten wie Quadrupolfelder) [durchgezogene Linie]

drittes Oktupolfeld des Doppelmultipols (gegenüber den Quadrupolen um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten) [gestrichelte Linie]

viertes Oktupolfeld des Doppelmultipols (gegenüber den Quadrupolen um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten) [gestrichelte Linie]

Zwölfpolefelder des Doppelmultipols [punktierte Linien]

optische Achse

Maximum der axialen Fundamentalbahn x_{α}

Maximum der axialen Fundamentalbahn y_{β}

Transferlinsen

Strahlquelle

Kondensorlinsen

Objektiv

Objekt

Zwölfpolelement

Pole, als Elektromagnet und/oder Elektrode ausgebildet – Südpol der positiv geladenen Elektrode

Pole, als Elektromagnet und/oder Elektrode ausgebildet – Nordpol der negativ geladenen Elektrode

Potentialverteilung bei einem elektrischen Quadrupol

Potentialverteilung bei einem magnetischen Quadrupol

Potentialverteilung bei einem magnetischen Oktupol oder einen dazu um 22,5° gedrehten elektrischen Oktupol

Potentialverteilung bei einem elektrischen Oktupol oder einem

dazu um $22,5^\circ$ gedrehten magnetischen Oktupol

27

Projektiv

28

Bildebene

x, y

Schnitte

x_α, y_β

axiale Fundamentalbahnen

x_γ, y_δ

außeraxiale Fundamentalbahnen

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102007049816 B3 [[0004](#), [0013](#)]
- DE 4204512 A1 [[0005](#), [0008](#), [0012](#), [0013](#), [0059](#)]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- O. Scherzer: „Sphärische und chromatische Korrektur von Elektronen-Linsen“ OPTIK, DE, JENA, 1947, Seiten 114–132, XP002090897, ISSN: 0863-0259 [[0003](#)]
- O. Scherzer (a. a. O.) [[0015](#)]
- H. Rose „Geometrical Charged-Particle Optics“ unter „9.1.1 First-Order Wien Filter“, Seiten 274 bis 277 [[0020](#)]

Patentansprüche

1. Korrektor (9) für die Farb- und Öffnungsfehlerkorrektur bei einem Elektronenmikroskop mit im Strahlengang (7) nacheinander symmetrisch zu einer Symmetrieebene (8) derart angeordneten sechs Multipolen (1, 2, 3, 4, 5, 6), daß die ersten drei (1, 2, 3) vor und die zweiten drei (4, 5, 6) nach der Symmetrieebene (8) liegen, von denen alle zur Erzeugung von Quadrupolfeldern (1', 2', 3', 4', 5', 6') und von Oktupolfeldern dienen, wobei die Quadrupolfelder (1', 2', 3', 4', 5', 6') aller sechs Multipole (1, 2, 3, 4, 5, 6) von einem zum nächsten um 90° gedreht und punktsymmetrisch zum Schnittpunkt der optischen Achse (13) mit der Symmetrieebene (8) sind, wobei eine Austauschsymmetrie der axialen Fundamentalbahnen (x_{α} , y_{β}) mit der Symmetrieebene (8) als Spiegelebene für den Austausch entsteht und wobei sowohl die axialen (x_{α} , y_{β}) als auch die außeraxialen Fundamentalbahnen (x_{γ} , y_{δ}) am Ende des Korrektors (9) wieder zusammengeführt werden, wobei durch das Zusammenwirken der als magnetische und elektrische Felder (3', 4') ausgebildeten Quadrupolfelder (3', 4') des dritten (3) und vierten (4) Multipols eine Farbfehlerkorrektur sowie mittels Einstellung von Oktupolfeldern (3''', 4'''), die in den Hauptschnitten (x, y) dieselbe Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben wie die Quadrupolfelder (1', 2', 3', 4', 5', 6'), eine Korrektur von Öffnungsfehlern und außeraxialen Fehlern, die durch das Korrektiv (9) selbst erzeugt werden, möglich ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Korrektor (9) im Strahlengang (7) derart anordenbar ist, daß der Elektronenstrahl derart konvergent zur optischen Achse (13) eingestrahlt wird, daß die axialen Fundamentalbahnen (x_{α} , y_{β}) ausschließlich in den Bereichen des dritten und vierten Multipols (3, 4) Maxima (14, 15) aufweisen, daß zwischen den beiden mittleren Multipolen (3, 4) ein Doppelmultipol (10) angeordnet ist, der nebeneinanderliegend ein erstes Multipolelement (11) vor und ein zweites Multipolelement (12) nach der Symmetrieebene (8) aufweist, wobei diese Multipolelemente (11, 12) ein erstes und ein zweites Oktupolfeld (11', 12') erzeugen, die in den Hauptschnitten (x, y) dieselbe Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben wie die Quadrupolfelder (1', 2', 3', 4', 5', 6'), wobei das erste Multipolelement (11) zusätzlich ein drittes Oktupolfeld (11'') und das zweite Multipolelement (12) zusätzlich ein viertes Oktupolfeld (12'') erzeugen, die zueinander unterschiedlich gepolt und im Verhältnis zum ersten und zweiten Oktupolfeld (11', 12') in den Hauptschnitten (x, y) eine gegenüber der optischen Achse (13) um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen ausüben, daß der dritte und vierte Multipol (3, 4) zum Schnittpunkt der optischen Achse (13) und der Symmetrieebene (8) spiegelsymmetrische Oktupolfelder (3''', 4''') erzeugen, deren Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten (x, y) dem ersten und zweiten Oktupolfeld (11', 12') des Doppelmultipols (10) entsprechen, jedoch zu diesen

um 45° gedreht sind, daß die sechs Multipole (1, 2, 3, 4, 5, 6) Oktupolfelder (1'', 2'', 3'', 4'', 5'', 6'') erzeugen, die entsprechend der dritten und vierten Oktupolfelder (11'', 12'') des Doppelmultipols (10) gegenüber der optischen Achse (13) eine um 90° gedrehte Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten (x, y) ausüben und bezüglich Feldstärke und Vorzeichen punktsymmetrisch zum Schnittpunkt von optischer Achse (13) und Symmetrieebene (8) sind, und daß die Einstellung der Polungen und Feldstärken der bezüglich der Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in genannter Weise um 90° gedrehten Oktupolfelder (1'', 2'', 3'', 4'', 5'', 6'', 11'', 12'') der Korrektur der azimuthalen Koma, bei der die Erzeugung anderer Fehler im wesentlichen vermieden wird, dienen.

2. Korrektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bezüglich der konvergenten Einstrahlung des Elektronenstrahls zur optischen Achse (13) eine derartige Feinjustierung erfolgt, daß keine ungerunden, komaartigen Fehler 3. Ordnung mehr erzeugt werden.

3. Korrektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bezüglich der konvergenten Einstrahlung des Elektronenstrahls zur optischen Achse (13) eine derartige Feinjustierung erfolgt, daß Rosettenfehler 5. Ordnung beseitigt sind.

4. Korrektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bezüglich der konvergenten Einstrahlung des Elektronenstrahls zur optischen Achse (13) eine derartige Feinjustierung erfolgt, daß runde Öffnungsfehler 5. Ordnung für die gewünschte Abbildung optimiert sind.

5. Korrektor nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß auch der erste, zweite, fünfte und sechste Multipol (1, 2, 5, 6) Oktupolfelder (1''', 2''', 5''', 6''') mit einer derartigen Orientierung zur optischen Achse (13) erzeugen, daß diese bezüglich der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten (x, y) dem ersten und zweiten Oktupolfeld (11', 12') des Doppelmultipols (10) entsprechen und daß mit diesen Oktupolfeldern (1''', 2''', 5''', 6''') ungerunde komaartige Fehler 3. Ordnung beseitigt werden.

6. Korrektor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß zur Korrektur aller axialen Fehler bis zur 5. Ordnung der Doppelmultipol (10) und der dritte und vierte Multipol (3, 4) Zwölfpolfelder (11''', 12''', 3''', 4''') erzeugen.

7. Korrektor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß dem Korrektor (9) objektivseitig zwei als Rundlinsen ausgebildete Transferlinsen (16, 17) zugeordnet sind.

8. Korrektor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Felder der Transferlinsen (**16**, **17**) so einstellbar sind, daß die runden Fehler höherer Ordnung verschwinden.

9. Korrektor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Felder der Transferlinsen (**16**, **17**) so einstellbar sind, daß die radiale Koma 3. Ordnung verschwindet.

10. Korrektor nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Nachjustierung der Quadrupol- (**3'**, **4'**) und der Oktupolfelder (**3'''**, **4'''**, **11'**, **12'**) des dritten (**3**) und vierten Multipols (**4**) und des Doppelmultipols (**10**) mit gleicher Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten (x, y) wie die Quadrupolfelder (**1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'**, **6'**) möglich ist, derart, daß der durch die vorgenannte Einstellung der Transferlinsen (**16**, **17**) erneut verursachte Farbfehler erster und Öffnungsfehler dritter Ordnung wieder beseitigt sind.

11. Korrektor nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß eine Nachjustierung der bezüglich der Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in den Hauptschnitten (x, y) gegenüber den Quadrupolfeldern (**1'**, **2'**, **3'**, **4'**, **5'**, **6'**) um 90° gedrehten Oktupolfelder (**1''**, **2''**, **3''**, **4''**, **5''**, **6''**, **11''**, **12''**) zur Beseitigung einer wiederauftretenden Koma vorgenommen wird.

12. Korrektor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine Nachjustierung der Zwölfpolfelder (**3''''**, **4''''**, **11''''**, **12''''**) des dritten (**3**) und vierten Multipols (**4**) und des Doppelmultipols (**10**) möglich ist, um die durch die Nachjustierung Transferlinsen (**16**, **17**) und die vorgenannten Nachjustierungen wieder aufgetretenen Fehler höherer Ordnungen wieder zu beseitigen.

13. Korrektor nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß zur Beseitigung der wieder aufgetretenen Farbfehler erster und Öffnungsfehler dritter sowie Fehler höherer Ordnung durch eine Nachjustierung von Transferlinsen (**16**, **17**), eine Nachjustierung von Quadrupolfeldern (**3'**, **4'**) und Oktupolfeldern (**3'''**, **4'''**, **11'**, **12'**) sowie eine Nachjustierung der bezüglich der Richtung der Kraftwirkung auf die Elektronen in oben genannter Weise um 90° gedrehten Oktupolfelder (**1''**, **2''**, **3''**, **4''**, **5''**, **6''**, **11''**, **12''**) zur Korrektur der azimutalen Koma, eine Nachjustierung der Einstrahlung des Elektronenstrahls und danach eine Nachjustierung der Zwölfpolfelder (**3''''**, **4''''**, **11''''**, **12''''**) zur Beseitigung der Fehler 5. Ordnung sowie eine iterative Einstellung in den vorgenannten Schritten zur Verminderung der durch die jeweils vorangegangenen Nachjustierungen wiederum verursachten Fehler möglich ist, bis diese auf eine für die gewünschte Bildgebung tolerierbare Größe reduziert sind.

14. Transmissionselektronenmikroskop, gekennzeichnet durch eine Korrektur des Elektronenstrahls mittels eines Korrektors (**9**) nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

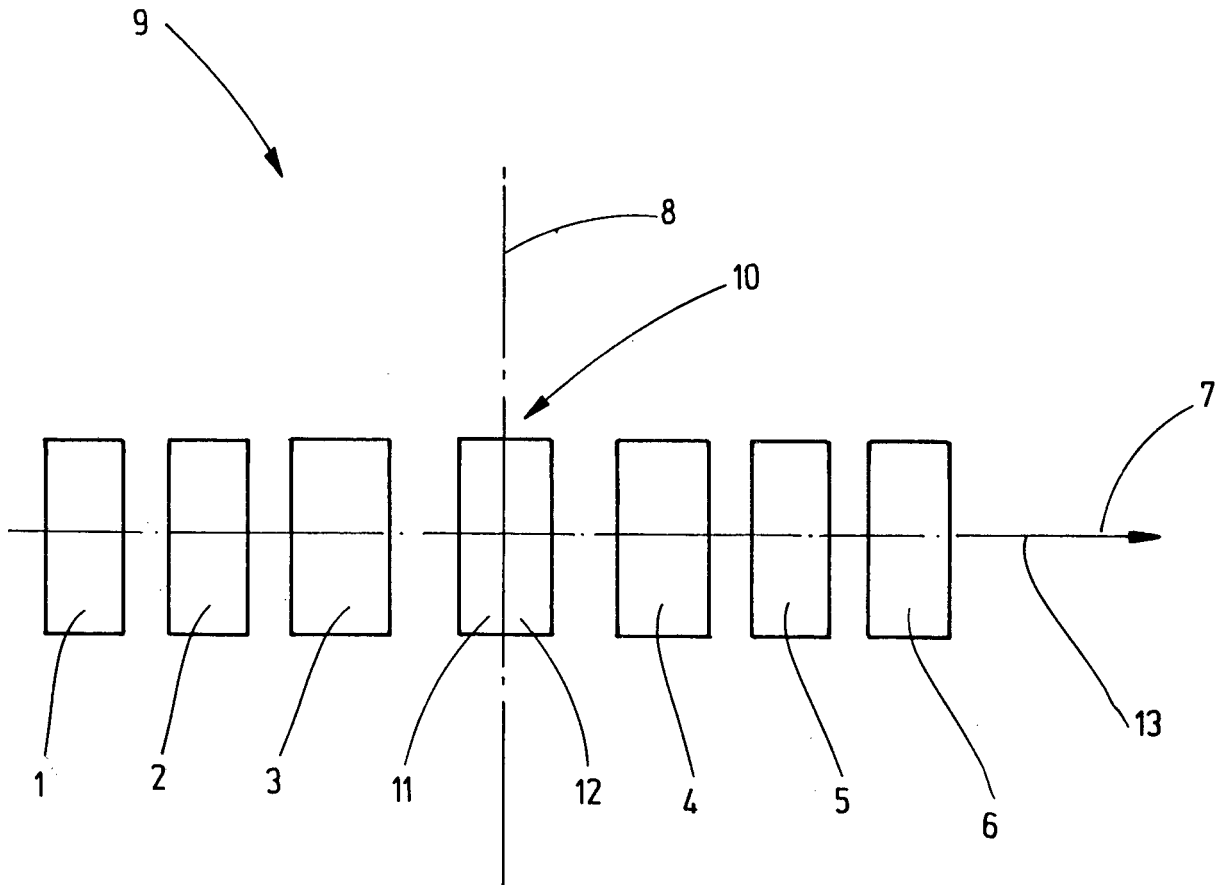


Fig.1

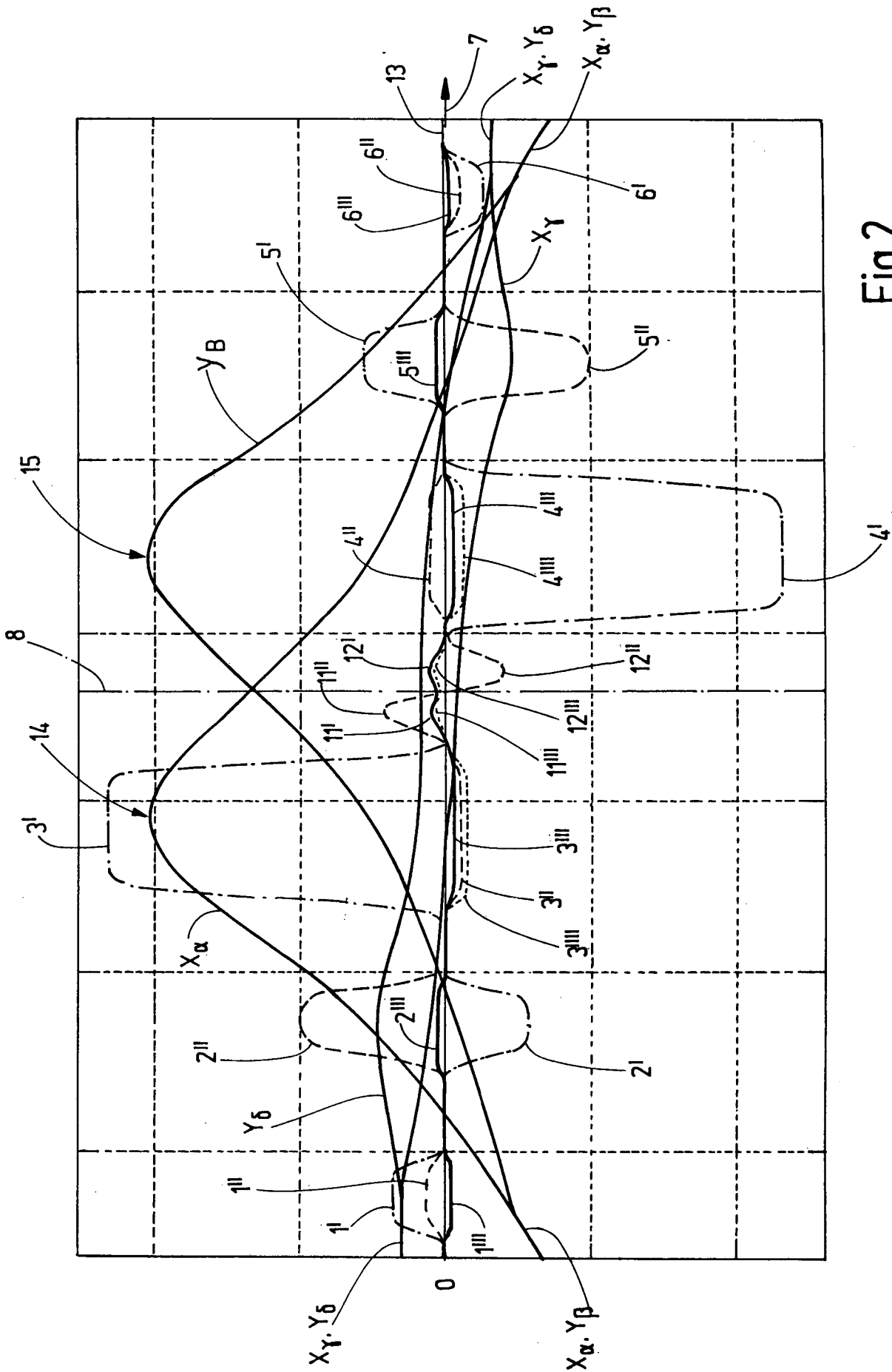


Fig.2

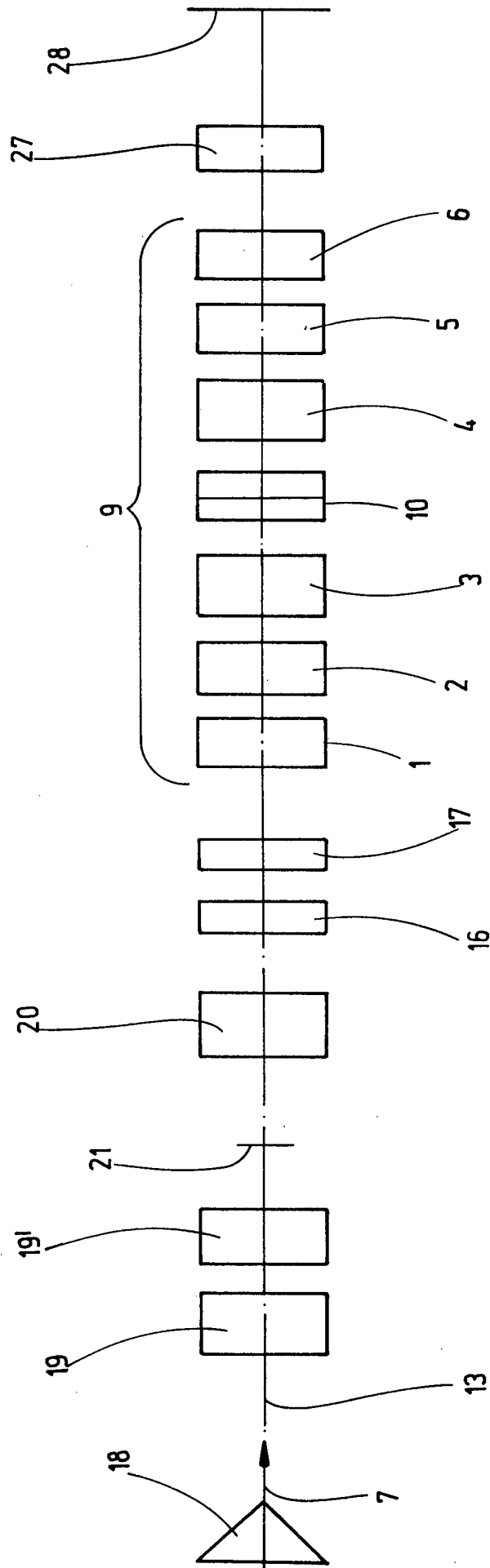


Fig.3

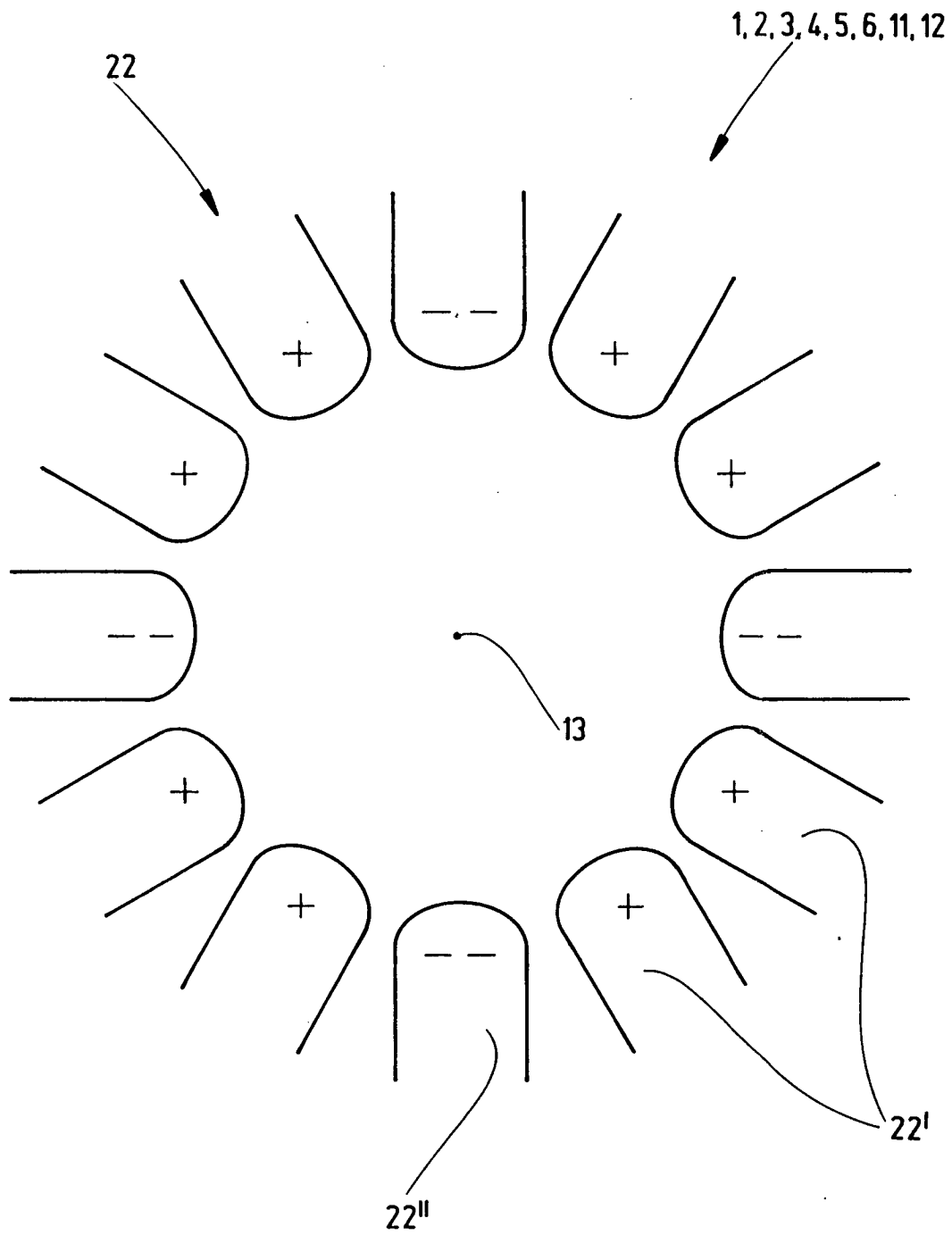


Fig.4

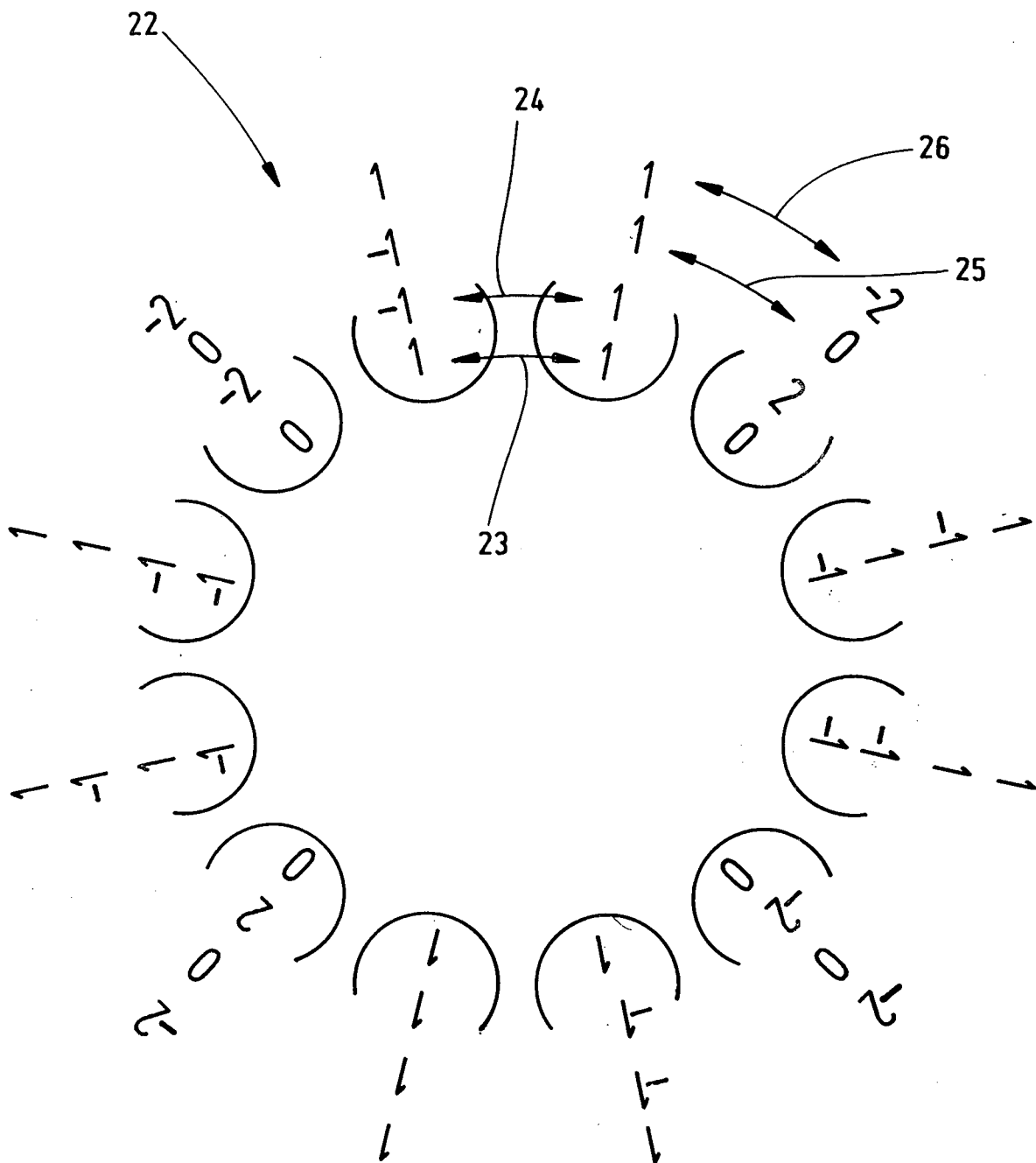


Fig.5

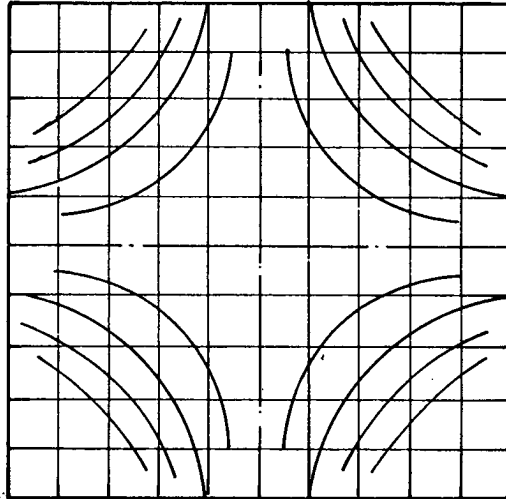


Fig.6a

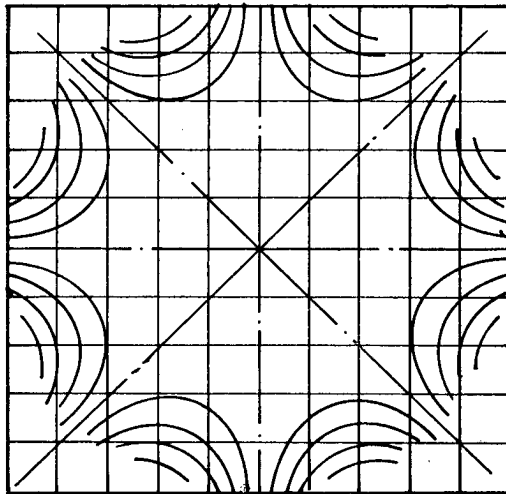


Fig.6b

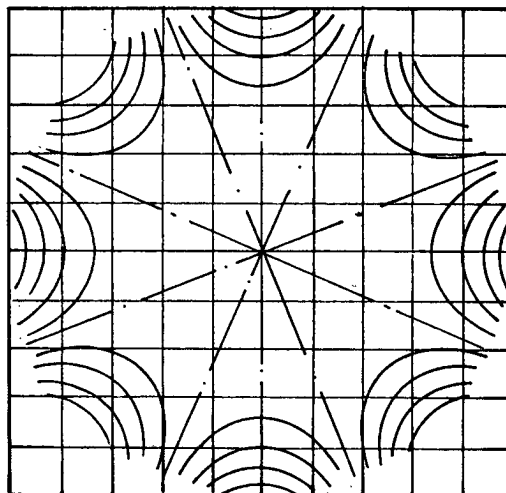


Fig.6c